(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-52876

(43)公開日 平成10年(1998) 2月24日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所	
B 3 2 B	7/02	104		В3.	2 B	7/02		104		
	9/00					9/00		Α		
	27/30				2	27/30 .		Α		
		102						102		
	27/36	102			2	7/36		102		
			審査請求	未請求	請求其	質の数8	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特顧平8-211074		(71)	上三二	000003	3001			
						帝人株	式会社			
(22)出願日		平成8年(1996)8月9日				大阪府	大阪市	中央区南本町	1丁目6番7号	
				(72)	発明者	花田	亨			
						東京都	日野市	旭が丘4丁目	3番2号 帝人	
						株式会	社東京	研究センター	内	
				(72)	発明者	八幡	一雄			
						東京都	日野市	旭が丘4丁目	3番2号 帝人	
				株式会			社東京研究センター内			
				(72)	発明者	五十嵐	聪			
						東京都	日野市	旭が丘4丁目	3番2号 帝人	
						株式会	社東京	研究センター	内	
				(74)	代理人	弁理士	前田	純博		
				<u> </u>						

(54) 【発明の名称】 透明導電性積層体

(57)【要約】

【課題】 耐溶剤性、ガスバリアー性に優れ、しかも透明性、光学等方性、平面性に優れ、層間の密着性が良好なガスバリアー性積層体を提供すること

【解決手段】 透明樹脂基板と、そのいずれかの面に設けられた、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する保護層、透明導電層の各層からなる透明導電性積層体において、バリアー層がエポキシ基、並びにアミノ基及びイミノ基を有する一般式(1)

 $R^{1}_{n} - Si(OR^{2})_{4-n} \cdot \cdot \cdot (1)$

で示されるアルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物もしくはこれらの混合物またはそれらにより架橋されたポリビニルアルコール系高分子からなり、透明導電性層が保護層上に形成されている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明樹脂基板と、その何れかの面に設け られた、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する 保護層、透明導電層の各層とからなる透明導電性積層体 において、該バリアー層が、下記一般式(1)

【化1】 $R^1 n - Si(OR^2)_{4-n}$ $\cdots (1)$ [ここで、R1 は炭素数1~4のアルキル基、ビニル 基、又はメタクリロキシ基、アミノ基、エポキシ基およ びメルカプト基からなる群から選ばれる 1以上の基を有 する有機基であり、R2 は炭素数1~4のアルキル基で あり、nは0~2の整数である。] で示されるアルコキ シシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物も しくはこれらの混合物、または上記一般式(1)で示さ れるアルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部 分)縮合物もしくはこれらの混合物により架橋されたポ リビニルアルコール系高分子からなる層からなり、透明 導電層が保護層上に形成されていることを特徴とする透 明導電性積層体。

【請求項2】 前記保護層、透明導電層がこの順で透明 樹脂基板の片方の面に積層され、その他方の面に、金属*20

*酸化物層、バリアー層がこの順で積層されている請求項 1記載の透明導電性積層体。

【請求項3】 前記金属酸化物層が厚さ2nm~200 nmOSiOx (ただし、1.5 $\leq x \leq 2$)で表される 平均組成のケイ素酸化物からなる請求項1または2項記 載の透明導電性積層体。

【請求項4】 前記アルコキシシランが、エポキシ基を 有するアルコキシシラン、及びアミノ基及び/またはイ ミノ基を有するアルコキシシランである請求項1~3の いずれか1項記載の透明導電性積層体。

【請求項5】 前記ポリビニルアルコール系高分子が、 シリル基含有ポリビニルアルコール、及び/又はエチレ ンービニルアルコール共重合体である請求項1~4のい ずれか1項記載の透明導電性積層体。

【請求項6】透明樹脂基板が、ポリカーボネート樹脂を 主成分とする請求項1~5のいずれか1項記載の透明導 電性積層体。

【請求項7】 耐溶剤性を有する保護層が、下記一般式 (2)

【化2】

CH200CCH=CH2

(式中、Xは

(ここで、R3 は水素原子、ハロゲン原子、メチル基ま 30%か1項記載の透明導電性積層体。 たはエチル基を示す。mは平均値として、0.5~2の 範囲の数である。)で示されるポリエステル変成アクリ レートオリゴマーを固形分率で50重量%以上含有する 放射線硬化性樹脂の硬化物である請求項1~6のいずれ※

【請求項8】 耐溶剤性を有する保護層が、下記一般式 (3)

【化3】

(ここでR4 からR9 は、同一または異なる水素または 炭素数1から3のアルキル基、R10は炭素数2から5の アルキレン基、Yはエーテル基、エステル基、pはOか ら3の整数、qは20から300の整数をそれぞれ意味 する。) で示されるフェノキシ樹脂、フェノキシエーテ ル樹脂、フェノキシエステル樹脂を多官能イソシアネー ト化合物で硬化させたフェノキシ樹脂硬化物、フェノキ シエーテル樹脂硬化物、フェノキシエステル樹脂硬化物 である請求項1~6のいずれか1項記載の透明導電性積★50

★層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐久性、耐溶剤 性、ガスバリアー性に優れた透明導電性積層体に関し、 更に詳しくは、液晶ディスプレイ(LCD)、タッチパ ネル、光導電性感光体、面発光体、有機エレクトロルミ ネッセンス等の透明電極基板に好適な透明導電性積層体 に関するものである。

3

[0002]

【従来の技術】近年、ペイジャー、携帯電話、電子手 帳、携帯情報端末等の携帯して移動できる情報機器が普 及し始め、ビジネス或いはライフスタイルの変革期を迎 えようとしている。

【0003】これらの情報機器の携帯性を向上させるため、より一層の薄型化・軽量化、耐破損性が求められている。従来、LCD、タッチパネルの透明導電基板として、重く、厚く、割れやすいガラス基板が用いられてきたが、これに代わる材料として、透明樹脂基板が提案されている。しかし、樹脂基板は、耐久性、耐溶剤性、ガスバリアー性等の基本特性がガラス基板より劣っている。

【0004】例えば、透明樹脂基板を、LCD用電極基板として利用しようとした場合、金属酸化物層を設けることにより、ガスバリアー性は付与される。しかし、透明電極パターニング後のレジスト剥離工程で、アルカリ水溶液にさらされるため金属酸化物層が溶解する問題や、液晶配向膜形成過程で、液晶配向膜の前駆材料をNーメチルピロリドン等の溶剤に溶解した塗工液をコーテ20ィングする際に、上記溶剤に透明樹脂基板が、白化、膨潤等の損傷を受ける問題があった。そこで、上記欠点を改善する目的で、耐薬品性、ガスバリアー性を持つ剤を透明樹脂基板上に積層するいくつかの提案がなされている。

【0005】特公平5-52002号公報や特公平5-52003号公報には、高分子フィルムとポリビニルアルコール系高分子系樹脂からなる酸素ガスバリアー層との接着性を改善し、さらには、水蒸気ガスバリアー性を有した透明基板が記載されている。

【0006】しかし、これらは、ポリビニルアルコール 系高分子が最外層に積層されているため、耐薬品性が不 十分であり、液晶セル製作工程で不都合が生じてしま う。耐薬品性を持たせるために、上記透明基板において は、耐薬品性を有する層をさらに設ける必要がありコス トが割高になる。

【0007】特開平2-137922号公報や特開平5-309794号公報等には、透明高分子フィルムにアンカーコート層、そしてガスバリアー層としてエチレンービニルアルコール共重合体層、更に耐溶剤層として硬 40化性樹脂層を順次両面に積層した透明基板が記載されている。しかし、これらは、耐薬品性は満足するものの、ガスバリアー剤の特性から高温度でのガスバリアー性の低下の問題がある。更に、6層ものコーティングはコストが割高となる。

【0008】さらに、液晶表示素子の透明基板においては、上記耐薬品性、ガスバリアー性に対する要求のほか、特性に関し、下記のような要求または問題がある。 【0009】基板の透明性が低い場合や複屈折がある場合、表示の着色・コントラストの低下等の問題が生じ る。

【0010】また、平面性が低い場合、液晶層のギャップが均一でなくなる上、液晶配向にもムラが生じたり、 基板自体も光学的なムラが発生するために、表示色にムラが生じる。

【0011】さらには、機械的、熱的影響や溶剤に曝された時に、容易にこれらの平面性、透明性、ガスバリアー性が悪化してしまうのでは、軽薄、形状の自由、曲面表示という特徴を生かした実用性が低下し、ペイジャー、携帯電話、電子手帳、ペン入力機器などの外的影響が大きく作用する用途への適応は困難となってしまう。特に機械的影響に対して、この様な特性を維持するためには、特性発現のために積層された各層間の良好な密着性も要求される。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような問題を解決しようとするものであり、耐溶剤性、ガスバリアー性に優れ、しかも上記のような透明性、光学等方性、平面性に優れ、層間の密着性が良好な透明ガスバリアー性積層体を提供することを目的とし、さらに、積層数を少なくし、製造コストを抑えることを目的とする。【0013】

【課題を解決するための手段】上記の目的は、金属酸化物層を有する透明樹脂基板のすくなくとも片面の金属酸化物層に接して、特定のアルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物若しくはそれらの混合物、またはそれらにより架橋されたポリビニルアルコール系高分子を含むバリアー層を形成した基板のすなくとも片面にさらに保護層を形成し、その保護層の上に透明導電層を形成した積層フィルムにより達成されることを見出し、本発明を完成した。

【0014】すなわち、本発明は、透明樹脂基板と、その何れかの面に設けられた、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する保護層、透明導電層の各層とからなる透明導電性積層体において、該バリアー層が、下記一般式(1)

[0015]

【化4】R¹nーSi(OR²)4-n・・・・(1) [ここで、R¹は炭素数1~4のアルキル基、ビニル 40 基、又はメタクリロキシ基、アミノ基、エポキシ基およびメルカプト基からなる群から選ばれる1以上の基を有する有機基であり、R²は炭素数1~4のアルキル基であり、nは0~2の整数である。]で示されるアルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物またはこれらの混合物、または上記一般式(1)で示されるアルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物またはこれらの混合物により架橋されたポリビニルアルコール系高分子からなる層からなり、透明導電層が保護層上に形成されていることを特徴とする透明 50 導電性積層体である。

[0016]

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳細に説明する。 【0017】本発明の透明樹脂基板を構成する材料とし ては、透明性、耐熱性が良い透明樹脂であれば特に限定 しない。本発明の透明導電性積層体をLCDの電極基板 として用いる場合やLCD電極基板と偏光板との間に設 置されたタッチパネルの電極基板として用いる場合に は、透明樹脂基板は、公知の測定装置を用いて測定した 波長590nmにおける複屈折の屈折率の差△nと膜厚 dとの積△n·dで表されるリターデーション値が30 10 nm以下、かつ、遅相軸のバラツキが±30度以内の光 学等方性を有するもの、さらに好ましくはリターデーシ ョンが20nm以下、かつ、遅相軸のバラツキが±15 度以内の高度の光学等方性を有するものが良い。このよ うな透明樹脂基板としては、ポリエステル系、ポリカー ボネート系、ポリアリレート系、ポリスルホン、ポリエ ーテルスルホン、ポリアリルスルホン等のポリスルホン 系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、セルローストリアセテ ート等のアセテート系樹脂、各種熱硬化樹脂等のフィル ム又はシートであることが好ましい。なかでも、上記透 明性、及び光学異方性が少ないという光学特性の観点か ら、ポリカーボネート樹脂を主成分とする基板がよりふ さわしい。透明樹脂基板の厚みは通常、30 μm~80 0μmとする。

【0018】本発明に用いられる金属酸化物層として は、ケイ素、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛等の透 明な絶縁金属酸化物層が挙げられ、これら透明な金属酸 化物層は、公知のスパッタ法、真空蒸着法、イオンプレ ーティング法、プラズマCVD法等により作製される。 なかでも、水蒸気バリアー層の金属酸化物としては、透 30 明性、表面平坦性、屈曲性、膜応力、コスト等の点から 特にケイ素酸化物が好ましい。

【0019】ケイ素酸化物の組成は、X線光電子分光 法、X線マイクロ分光法、オージェ電子分光法、ラザホ ード後方散乱法などにより分析、決定されるが、可視光 線領域での透過率、屈曲性などの面からSiOxで表し た平均組成において、xは1.5≤x≤2の範囲が好ま しい。x値が1.5よりも小さければ屈曲性、透明性が 悪くなる。

【0020】金属酸化物層の厚さとしては、2nm~2 40 00nmの範囲が好ましい。金属酸化物層の厚みが2n m未満では均一に膜を形成することは困難であり、膜が 形成されない部分が発生し、この部分からガスが浸透 し、ガスバリアー性が悪くなる。一方、200nmより も厚くなると透明性を欠くだけでなく、屈曲性が悪く、 クラックが発生してガスバリアー性を損なう。

【0021】本発明のバリアー層は、成分(a)ポリビ ニルアルコール系高分子、及び/又は成分(b)アルコ キシシランの(部分)加水分解物、その部分縮合物また はこれらの混合物が、成分(c)ポリビニルアルコール 50 るアルコキシシランとしては、一般式(1)

6 系高分子可溶性溶剤を含有する溶剤に溶解しているコー ティング用組成物を塗工して得られる。

【0022】ここで、(a)ポリビニルアルコール系高 分子とは、公知の市販のものが適用でき、具体的にはビ ニルアルコール成分、ビニルアルコール共重合体成分よ りなる群から選ばれた少なくとも1種を50モル%以上 含有する高分子樹脂が好ましい。なお、このビニルアル コール共重合体としては、ビニルアルコールー酢酸ビニ ル共重合体、ビニルアルコールビニルブチラール共重合 体、エチレンービニルアルコール共重合体、あるいは分 子内にシリル基を有するポリビニルアルコール系高分子 等が挙げられる。なかでも、耐溶剤性、密着性の点で、 エチレンービニルアルコール共重合体、ならびに分子内 にシリル基を有するポリビニルアルコール系高分子が好 ましい。ここで、エチレンービニルアルコール共重合体 のエチレン共重合比は50モル%以下であるものが好適 である。エチレンの共重合比が50モル%を越えると硬 化させたときに、満足されるガスバリアー性が得られな い。また、分子内にシリル基を有するポリビニルアルコ ール系高分子とは、下式(4)で表される反応性のシリ ル基を有するものである。

[0023] 【化5】 $(R^{11}O)_{r} - S_{i} -$ (R12) 8-1

ここにR11は水素または炭素数1~10のアルキル基、 アシル基、またはアルカリ金属、アルカリ土類金属を表 し、R12は炭素数1~10のアルキル基を表し、rは1 ~3の整数を表す。

【0024】シリル基の含量は好ましくは5モル%以 下、より好ましくは1モル%以下が好ましい。シリル基 の含量が多くなると、コーティング用組成物が増粘、ゲ ル化しやすい傾向となり好ましくない。

【0025】本発明において用いられる分子内にシリル 基を含有するポリビニルアルコール系高分子に関し、分 子内とは重合体の末端をも含むものであり、シリル基と ポリビニルアルコール系高分子とが加水分解性でない結 合によってポリビニルアルコール系高分子と結合してい れば、その位置、分布状態等に特に制限はない。

【0026】本発明において用いられるポリビニルアル コール系高分子の重合度、ケン化度に特に制限はない が、好ましくは平均重合度100~5000、ケン化度 70%以上が良い。重合度が低すぎると、密着性が低下 して、コーティング膜がもろくなり、逆に高すぎると粘 度が高くなり過ぎて、塗工性が悪化する。また、ケン化 度が低すぎると十分なガスバリアー性が得られない。 【0027】成分(b)アルコキシシランの(部分)加

水分解物、その部分縮合物またはこれらの混合物を与え

[0028]

【化6】R¹ n - Si (OR²) 4-n · · · · (1) で示されるテトラ、トリ又はジアルコキシシランであることが好ましい。式中、R¹ は炭素数1~4のアルキル基、ビニル基、又はメタクリロキシ基、アミノ基、イミノ基、エボキシ基、メルカプト基の群から選ばれる1以上の基を有する有機基であり、R² は炭素数1~4のアルキル基であり、nは0~2の整数である。かかる有機基とは、環式構造を含むことができる炭素数1~10の脂肪族炭化水素基であり、該炭化水素基はその炭素原子 10の一部が酸素原子又は窒素原子等のヘテロ原子に置換されていても良い。

【0029】かかるアルコキシシランとして、例えばテ トラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライ ソプロピロキシシラン、テトラブトキシシラン、メチル トリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチ ルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビ ニルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピル トリメトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメト キシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ビニルメチル 20 ジメトキシシラン、3ーメタクリロキシプロピルメチル ジメトキシシラン、グリシドキシメチルトリメトキシシ ラン、グリシドキシメチルトリエトキシシラン、グリシ ドキシメチルトリプロポキシシラン、グリシドキシメチ ルトリブトキシシラン、2-グリシドキシエチルトリメ トキシシラン、2-グリシドキシエチルトリエトキシシ ラン、2-グリシドキシエチルトリプロポキシシラン、 2-グリシドキシエチルトリプトキシシラン、N-グリ シドキシエチルトリメトキシシラン、N-グリシドキシ エチルトリエトキシシラン、N-グリシドキシエチルト リプロポキシシラン、N-グリシドキシエチルトリブト キシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシ ラン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 3-グリシドキシプロピルトリプロポキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリブトキシシラン、2-グリシ ドキシプロピルトリメトキシシラン、2-グリシドキシ プロピルトリエトキシシラン、2-グリシドキシプロピ ルトリプロポキシシラン、2-グリシドキシプロピルト リブトキシシラン、N-グリシドキシプロピルトリメト キシシラン、N-グリシドキシプロピルトリエトキシシ 40 ラン、Nーグリシドキシプロピルトリプロポキシシラ ン、N-グリシドキシプロピルトリプトキシシラン、 シシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチル トリエトキシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシ ル)メチルトリプロポキシシラン、(3,4-エポキシ

(3, 4-xx+2)20 -x+2 -x+2

チルトリプロポキシシラン、(3,4-エポキシシクロ ヘキシル) エチルトリブトキシシラン、(3,4-エポ キシシクロヘキシル)プロピルトリメトキシシラン、 (3, 4-エポキシシクロヘキシル) プロピルトリエト キシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル)プロ ピルトリプロポキシシラン、(3,4-エポキシシクロ ヘキシル)プロピルトリブトキシシラン、(3,4-エ ポキシシクロヘキシル) ブチルトリメトキシシラン、 (3,4-エポキシシクロヘキシル) ブチルトリエトキ シシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル)ブチル トリプロポキシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキ シル) ブチルトリブトキシシラン、アミノメチルトリエ トキシシラン、2-アミノエチルトリメトキシシラン、 2-アミノエチルトリエトキシシラン、2-アミノエチ ルトリプロポキシシラン、2-アミノエチルトリプトキ シシラン、N-アミノエチルトリメトキシシラン、N-アミノエチルトリエトキシシラン、3-アミノプロピル トリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシ シラン、3-アミノプロピルトリプロポキシシラン、3 ーアミノプロピルトリブトキシシラン、2-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエト キシシラン、2-アミノプロピルトリプロポキシシラ ン、2-アミノプロピルトリブトキシシラン、N-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、N-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-アミノプロピルトリプロポキシ シラン、N-アミノプロピルトリブトキシシラン、N-アミノメチルアミノエチルトリメトキシシラン、N-ア ミノメチルアミノメチルトリプロポキシシラン、N-ア ミノメチルー2-アミノエチルトリメトキシシラン、N ーアミノメチルー2-アミノエチルトリエトキシシラ ン、N-アミノメチル-2-アミノエチルトリプロポキ シシラン、N-アミノメチル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-アミノメチル-3-アミノプロピ ルトリエトキシシラン、N-アミノメチル-3-アミノ プロピルトリプロポキシシラン、N-アミノメチル-2 ーアミノプロピルトリメトキシシラン、N-アミノメチ ルー2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-アミ ノメチルー2-アミノプロピルトリプロポキシシラン、 N-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-アミノプ ロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -2-アミノエチルトリメトキシシラン、N-(2-ア ミノエチル) -2-アミノエチルトリエトキシシラン、 N-(2-アミノエチル)-2-アミノエチルトリプロ ポキシシラン、N-(2-アミノエチル)-N-アミノ エチルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -N-アミノエチルトリエトキシシラン、N-(2-ア ミノエチル)-N-アミノエチルトリプロポキシシラ ン、N-(2-アミノエチル)-2-アミノエチルトリ メトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-2-アミ

ル) -2-アミノエチルトリプロポキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルルトリプロポキシシラン、N-(3 -アミノエチル) -2-アミノエチルトリメトキシシラ ン、N-(3-アミノエチル)-2-アミノエチルトリ エトキシシラン、N-(3-アミノエチル)-2-アミ ノエチルトリプロポキシシラン、N-メチルアミノプロ ピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルメチルジ 10 エトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミ ノプロピルメチルジメトキシシラン、3ージエチレント リアミンプロピルトリエトキシシラン等が挙げられる。 これらの化合物は単独で又は2種以上を併せて用いるこ とができる。

【0030】就中、得られる塗膜のガスバリア一性、耐 久性の点でテトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン等のテトラアルコキシシランが好ましい。

【0031】また、得られる塗膜の耐溶剤性、透明樹脂 基板との密着性がさらに改善されるという点で、アルコ 20 キシシランとしてエポキシ基を有するアルコキシシラ ン、とアミノ基を有するアルコキシシランを併用するこ とがより好ましい。ここで、特に好ましいエポキシ基を 有するアルコキシシランは、3-グリシドキシプロピル トリメトキシシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシ ル) エチルトリメトキシシランである。また、特に好ま しいアミノ基及び/またはイミノ基を有するアルコキシ シランは3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、3-アミノプロピ ルメチルジエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシ シランである。これらの化合物は単独で又は2種以上を 併せて用いることができる。

【0032】アルコキシシランの(部分)加水分解物及 びその部分縮合物は、該アルコキシシランの一部または 全部が加水分解したもの、該加水分解物の一部又は全部 が縮合反応した縮合物、及び該縮合物と加水分解してい ない原料のアルコキシシランとが縮合したものであり、 これらはいわゆるゾルゲル反応させることにより得られ 40 るものである。

【0033】該アルコキシシランの使用に際しては、そ のまま成分として添加することもできるし、あらかじめ 加水分解を行った後、該アルコキシシランの(部分)加 水分解物及びその部分縮合物を添加して使用することも 可能である。

【0034】また加水分解に際しては通常の方法、例え ば塩酸等の無機酸、酢酸等の有機酸またはカセイソーダ のようなアルカリによってあるいは水のみを用いて加水

10 を均一に行う目的でアルコキシシランと該アルコキシシ ラン可溶性溶剤を混合した後、加水分解を行うことも可 能である。目的に応じて、加水分解に際しては冷却また は加熱することも可能である。また、加水分解後、反応 で生成したアルコール等を加熱及び/または減圧下に適 当量除去して使用することも可能であるし、その後に適 当な溶媒を添加することも可能である。

【0035】また、必要に応じて硬化触媒を添加するこ とも可能である。硬化触媒としては例えば、アルミニウ ムアセチルアセトナート、アルミニウムエチルアセトア セテートビスアセチルアセトナート、アルミニウムビス アセトアセテートアセチルアセトナート、アルミニウム ミニウムジー i -プロポキシドモノメチルアセトアセテ ート等のアルミニウムキレート化合物、酢酸ナトリウ ム、酢酸カリウム、ギ酸カリウム等のカルボン酸のアル カリ金属塩、ジメチルアミンアセテート、エタノールア セトエート、ジメチルアニリンホルメート等のアミンカ ルボキシレート、水酸化ベンジルトリメチルアンモニウ ム、酢酸テトラメチルアンモニウム、酢酸ベンジルトリ メチルアンモニウムのような第四級アンモニウム塩、オ クタン酸スズのような金属カルボン酸塩、及びトリエチ ルアミン、トリエタノールアミン、ピリジンのようなア ミン、1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]-7-ウ ンデセンが用いられる。これらの化合物は単独で又は2 種以上を併せて用いることができる。

【0036】上記成分(c)の溶剤は、ポリビニルアル コール系高分子可溶性溶剤を含有する溶剤である。ここ で、ポリビニルアルコール系高分子可溶性溶剤として は、水、ジメチルイミダゾリン等が挙げられる。また、 ポリビニルアルコール系高分子としてエチレンービニル アルコール共重合体を用いる場合は、この可溶性溶剤と しては、水/プロパノールの混合溶媒が挙げられる。水 とプロパノールの混合比率は重量比で水/プロパノール =3/7~7/3が好ましい。また、併用可能な溶媒と して、ポリビニルアルコール系高分子可溶性溶剤と均一 に混合し、さらに成分(a)、及び/又は成分(b)が 均一に溶解可能であれば使用でき、アルコール系、セロ ソルブ系、ケトン系、アミド系等が挙げられる。これら の併用可能な溶媒の中で、特にブタノール等のアルコー ル系、1-メトキシ-2-プロパノール等のセロソルブ 系、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒は、バリアー層 の平滑性を良好にするために好適に用いられる。これら 併用可能な溶媒は、1種のみならず、2種以上混合して 用いることも可能である。

【0037】成分(a)~(c)は各々次のような割合 で用いるのが好ましい。即ち成分(a)と成分(b)の 重量比(a)/(b)が9/1~1/9の範囲で用い る。ここで成分(b)はR1n-SiO(4-n)/2による重 分解する方法を利用することができる。また、加水分解 50 量基準である。(a)/(b)が9/1を超えると耐水 性、耐薬品性に劣る傾向となり、逆に1/9未満ではコーティング用組成物の保存安定性が悪化する傾向となる。(a)/(b)の、より好ましい範囲は $4/1\sim1$ /4である。

【0038】また、成分(a)として、シリル基含有ポ リビニルアルコールを、成分(b)としてエポキシ基を 有するアルコキシシラン、及びアミノ基および/または イミノ基を有するアルコキシシランの(部分)加水分解 物、その部分縮合物またはこれらの混合物を用いる場 合、重量比(a)/(b)は、2/1~0/1の範囲で 10 用いることができる。さらに、成分(a)としてエチレ ンービニルアルコール共重合体、成分(b)としてエポ キシ基を有するアルコキシシラン、およびアミノ基およ び/またはイミノ基を有するアルコキシシランの(部 分)加水分解物、その部分縮合物またはこれらの混合物 を用いる場合、重量比(a)/(b)は、9/1~0/ 1の範囲で用いることができる。ここで、エポキシ基を 有するアルコキシシラン、およびアミノ基および/また はイミノ基を有するアルコキシシランの(部分)加水分 解物、その部分縮合物またはこれらの混合物を用いる場 20 合、(エポキシ)基/(アミノ基とイミノ基の総和)の 配合比率は、得られる塗膜の性能に影響し、モル当量換 算で6/1~1/6のときに密着性、耐熱性、耐薬品 性、耐水性、耐久性に優れるコーティング膜が得られ る。エポキシ基またはアミノ基のどちらかの成分が他方 に対して過剰になり、上記範囲からはずれるにともない コーティング膜の性能が低下する。

【0039】アミノ基及び/またはイミノ基は、エポキシ基を有するアルコキシシランの加水分解物の縮合触媒であり、同時にエポキシ基と反応するため、アルコキシシランの加水分解物にアミノ基及び/またはイミノ基を有するアルコキシシランを加えると反応が急速におこり、コーティング用組成物がゲル化しやすくなる。そのためアミノ基及び/又はイミノ基を有するアルコキシシランを使用する場合は、カルボン酸を用いて弱酸性の有機酸塩としボットライフを調整することが好ましい。ここでカルボン酸とは、例として蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸等が挙げられるが、その酸性度、揮発性からみて酢酸が最も好ましい。

【0040】また、カルボン酸の添加量は成分(b)の 40 アミノ基およびイミノ基の総和1モルあたり0.1~1 0モル量の範囲、好ましくは0.5~5.0モルの範囲であり、この量が0.5モルよりも少ないと、これから調整されるコーティング用組成物のポットライフが短くなりゲル化しやすくなる。一方10モル量より多いとコーティング用組成物の硬化が不十分となる。

【0041】さらに成分(c)は、成分(a)、及び/ 又は(b)の合計固形分量100重量部に対し、200 重量部以上、99900重量部以下の範囲が好ましく用 いられる。200重量部未満では組成物の保存安定性が 50

悪化し、一方99900重量部を越えると組成物自体の保存安定性は良好化するが、組成物中の固形分が少なくなり、コーティングに供して得られる塗工膜の膜厚が制限される。

【0042】また、添加剤としては、表面平滑性を改良 する目的で各種界面活性剤が使用可能であり、例として はシリコーン系化合物、フッ素系界面活性剤、有機界面 活性剤などが使用できる。さらに改質剤として、前記コ ーティング用組成物と相溶性のある各種エポキシ樹脂、 メラミン樹脂、アミド樹脂、コロイダルシリカ等を添加 してもよい。このような成分(a)、(b)および (c)以外の添加成分は本発明の硬化樹脂層の特性、例 えば、耐熱性、耐候性、耐水性、耐久性、密着性、ある いは耐薬品性など、本発明の積層フィルムが適用される 用途に応じて種々の実用特性を改良しうるものである。 【0043】本発明において、バリアー層を与えるコー ティング用組成物は、透明高分子フィルムの少なくとも 片面に金属酸化物層を有する場合には、少なくとも該金 属酸化物層に接するように積層される。その方法として はディップコート、スプレーコート、フローコート、ロ ールコート、バーコート、スピンコート等通常使われて いる塗布方法が用いられる。バリア一性を有するバリア 一層の膜厚としてはO.01から100µmが好まし い。100μmを超えると膜の硬化に時間がかかり経済

【0044】塗布された高分子フィルムは、通常常温から該フィルムの熱変形温度以下の温度下で溶媒を蒸発除去する。次いで50から150℃の温度で1分間以上加熱硬化する。この工程でバリアー層は硬化し、バリアー層を与えるコーテイング組成物が前記一般式(1)のアルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物またはこれらの混合物およびポリビニルアルコール系高分子を含む場合、アルコキシシランの(部分)加水分解物、その(部分)縮合物またはこれらの混合物により架橋されたポリビニルアルコール系高分子の硬化皮膜であうバリアー層が形成される。

的に好ましくない。

【0045】このバリアー層は、特に金属酸化物層としてSiOx(1.5≦x≦2)薄膜が設けられた基材の表面に良好に密着するが、必要に応じて、金属酸化物の表面を、コロナ処理、アンカーコート処理等の表面改質を行い、層間の密着性をさらに向上させることが可能である。

【0046】本発明において、耐溶剤性を有する保護層は透明導電層と基板との接着性を十分考慮して選択する必要がある。このような保護層としては、放射線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂が挙げられる。放射線硬化型樹脂とは、紫外線又は電子線等の放射線を照射することにより硬化する樹脂をしめす。例えば、分子あるいは単位構造内にアクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基等の不飽和二重結合を含む樹脂を挙げることができる。中で

13

も反応性の点から、アクリロイル基を含む樹脂が好まし い。

【0047】これらの放射線硬化型樹脂は、単一組成でも、数種の混合組成でも構わないが、耐溶剤性の点から分子或いは単位構造内に2個以上のアクリロイル基を有する多官能アクリレート成分が樹脂成分中に含まれることが好ましい。かかる多官能アクリレート成分としては、例えばジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスルトールへキサアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペタエリスリト 10ールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリア*

*クリレート等のアクリレートモノマーやポリエステル変成もしくはウレタン変成の多官能アクリレートオリゴマーが挙げられるが、これらに限定されるものではない。【0048】これらのなかでも、透明導電膜の機械的特性、耐アルカリ水溶液性の点から、ポリエステル変成アクリレートオリゴマーが好ましく、特に下記一般式(2)で表される化合物を固形分比で50重量%以上含有する放射線硬化型樹脂が好ましい。

14

【0049】 【化7】

【0050】ここで、R3 は水素原子、ハロゲン原子、メチル基またはエチル基を示す。mは平均値として、0.5~2の範囲の数である。

【0051】これらの放射線硬化型樹脂組成物は、これに必要に応じて光開始剤、および重合禁止剤、レベリング剤、紫外線吸収剤等の各種添加剤、熱可塑性樹脂、可塑剤等の改質剤を添加して塗工液とする。塗工液の濃度、粘度調整のため必要に応じて適当な有機溶剤で希釈する。該塗工液を公知の塗工法、例えば、ディップコート、スプレーコート、フローコート、ロールコート、バ30ーコート、スピンコート等で、基板上またはバリアー性を有するバリアー層上に塗工し、必要に応じて予備乾燥を行った後、放射線照射により硬化させる。

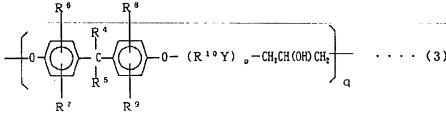
【0052】紫外線照射で硬化させる場合、光開始剤は必須成分である。かかる開始剤としては、例えば、ジエトキシアセトフェノン、2ーメチルー1ー[4ー(メチルチオ)フェニル]ー2ーモルフォリノプロパンー1,2ーヒドロキシー2ーメチルー1ーフェニルプロパンー1ーオン、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン等のアセトフェノン系化合物;ベンゾイン、ベンジル※40

※ジメチルケタール等のベンゾイン系化合物; チオキサン ソン、2, 4 - ジクロロチオキサンソン等のチオキサン 系化合物等が挙げられる。

【0053】又、より硬化性を向上させるためには、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、4ージメチルアミン安息香酸エチル等の公知の光開始助剤を適量添加することも効果的である。放射線硬化型樹脂組成物の保護層の膜厚は、2~8μmが好ましく、特に2~6μmが好ましい。2μm未満では、耐溶剤性が不十分であり、又8μmを超えると、硬化収縮に伴うカールが発生するため共に好ましくない。

【0054】熱硬化型樹脂としては、エポキシ樹脂やイソシアネート架橋ウレタン樹脂等が代表的であり、なかでも、下記一般式(3)で示されるフェノキシ樹脂、フェノキシエーテル樹脂、フェノキシエステル樹脂を多官能イソシアネート化合物で硬化させたフェノキシ樹脂硬化物、フェノキシエステル樹脂硬化物が好ましい。

【0055】 【化8】



【0056】ここでR⁴ からR⁹ は、同一または異なる 水素または炭素数1から3のアルキル基、R¹⁰は炭素数 2から5のアルキレン基、Yはエーテル基、エステル ★50

- ★基、pは0から3の整数、qは20から300の整数を それぞれ意味する。
- 【0057】該熱硬化型樹脂の保護層の膜厚については

特に限定するものではないが、3μmよりも低い場合には耐溶剤性が不十分である。また、膜厚の上限は製膜性と経済性、耐溶剤性のバランスで決定される。好ましくは20μm以下、より好ましくは10μm以下が良い。【0058】これらの熱硬化型樹脂組成物は、これに必要に応じて反応性希釈剤、微粒子、レベリング剤等の各種添加剤、熱可塑性樹脂、可塑剤等の改質剤を添加して塗工液とする。塗工液の濃度、粘度調整のため必要に応じて適当な有機溶剤で希釈する。該塗工液を公知の塗工法、例えば、ディップコート、スプレーコート、フロー10コート、ロールコート、バーコート、スピンコート等で、基板上またはバリアー性を有するバリアー層上に塗工し、120℃以上の温度で3分以上、より好ましくは130℃以上の温度で5分以上の熱処理により硬化させる。

【0059】本発明の透明導電層としては、透明性、導電性、機械的特性の点から、金属酸化物膜が好ましい。例えば、不純物としてスズ、テルル、カドミウム、モリブテン、タングステン、フッ素等を添加した酸化インジウム、酸化カドミウム及び酸化スズ、不純物としてアルミニウムを添加した酸化亜鉛、酸化チタン等の金属酸化物薄膜層が挙げられる。中でも酸化スズを2~15重量%含有した酸化インジウム(ITO)の薄膜層が、透明性、導電性が優れており、好ましく用いられる。

【0060】透明導電層の形成方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンビームスパッタリング 法、イオンプレーティング法等の方法が挙げられる。

【0061】透明導電層の膜厚は、 $15\sim180$ nmが好ましい。15nm未満では、不連続な膜となり導電性が不十分となる。一方、180nmを超えると透明性が 30低下したり、耐屈曲性が悪くなる。

【0062】本発明の透明導電積層体において、耐溶剤性を有する保護層を透明樹脂基板の両面に積層したり、該保護層を片面に設け、その他方の面に、金属酸化物層、バリアー層を設けることができる。また、透明導電層は何れか一方の耐溶剤性を有する保護層の表面に積層形成するとよい。

【0063】本発明の透明導電性積層体の好ましい層構成としては、②透明樹脂基板の一方の面上に、金属酸化物層、バリアー層がこの順で積層され、他方の面に耐溶 40 剤性を有する保護層、透明導電層がこの順で積層された構成、②透明樹脂基板の一方の面上に、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する保護層がこの順で積層され、他方の面に耐溶剤性を有する保護層、透明導電層がこの順で積層された構成、③透明樹脂基板の一方の面上に、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する保護層、透明導電性層がこの順で積層され、他方の面に耐溶剤性を有する保護層が積層された構成、④透明樹脂基板の一方の面上に、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する保護層、透明導電層がこの順で積層され、他方 50

の面に耐溶剤性を有する保護層、透明導電層がこの順で 積層された構成、⑤透明樹脂基板の一方の面上に、金属 酸化物層、バリアー層、耐溶剤性を有する保護層、透明 導電層がこの順で積層され、他方の面に金属酸化物層、 バリアー層がこの順で積層された構成、⑥透明樹脂基板 の両方の面上に、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性 を有する保護層がこの順で積層され、どちらか一方の保 護層上に透明導電層が積層された構成、⑦透明樹脂基板 の両方の面上に、金属酸化物層、バリアー層、耐溶剤性 を有する保護層、透明導電層がこの順で積層された構成 が挙げられる。

16

【0064】また、シランカップリング剤の添加やプライマーとなる接着層やコロナ処理を用いて、各層間ならびに基板と各層の接着信頼性を向上させることも可能である。

[0065]

【実施例】以下、実施例を挙げ本発明をさらに具体的に 説明するが、以下の実施例に限定されるものではない。 なお、実施例中、部および%は、特に断らない限り重量 基準である。また、実施例中における各種の測定を下記 のとおり行った。

【0066】透明性:通常の分光光度計を用い波長550nmの平行光線の光線透過率を測定した。また、日本電色製COH-300Aを用いてヘイズ値(△H%)を測定した。

光学等方性:日本分光製の多波長複屈折率測定装置M-150を用い、波長590nmの光に対するリタデーション値を測定した。

耐溶剤性①:25℃の3.0%NaOH水溶液に10分) 間浸漬し、流水にて十分洗浄を行った後、乾燥させ、外 観を目視して観察した。

耐溶剤性②:25℃の5.0%HC1水溶液に10分間 浸漬し、流水にて十分洗浄を行った後、乾燥させ、外観 を目視して観察した。

耐溶剤性②:80℃のN-メチルピロリドンを透明導電層の上に数滴滴下し5分間放置して、流水にて十分洗浄を行った後、外観を目視にて観察した。

【0067】ガスバリアー性:ガスバリアー性は透明導電層を設けない状態で、評価した。酸素透過度は、モダンコントロール (MOCON) 社製オキシトラン2/2 OMLを用いて、30℃、50%RHの低湿度環境下と、30℃、90%RHの高湿度環境下で測定した。又、水蒸気透過度は、MOCON社製パーマトランW1 Aを用いて、40℃、90%RH雰囲気下における水蒸

密着性: JIS K5400 8.5.2碁盤目テープ 法に準拠して塗膜の密着性を評価した。

気透過性を測定した。

耐屈曲性:透明導電層が内側になるように、直径10mmのガラス管の周囲に沿わせて変形させ1分間保持した後元に戻し、透明導電層のクラックを観察する。長さ5

mm以上のクラックがある場合を不良とする。

【0068】 [実施例1] 厚さ100μmのポリカーボ ネートフィルムのロールを、真空蒸着装置の所定位置に セットした後1.3mPaの圧力まで排気した。Siと SiO2 の混合物よりなる蒸着材料を電子ビーム加熱に より蒸発させ、ポリカーボネートフィルムの片面に、厚 さ20 nmのSiOx膜(xの値は約1.7)を形成し

【0069】次に、本発明のバリアー層を与えるコーテ ィング用組成物Aを調製し、SiOxが積層されたポリ カーボネートフィルムのSiOx層の上にコーティング 用組成物Aをマイクログラビア方式により塗工し、13 O℃、3分間加熱乾燥し、厚さ2μmのバリアー層を形 成した。ここで、コーティング用組成物Aの調製にあた っては、ポリビニルアルコール系高分子(日本合成化学 (株) 製、ゴーセノールNM-11Q、(a))5部と 蒸留水95部からなる溶液に、テトラメトキシシラン (b) 6.3部を混合して溶液が均一になってから、4 0%水酸化ベンジルトリメチルアンモニウム水溶液を 0.5部を添加し、24時間熱成を行った。コーテイン グ組成物Aにおいては、(a)/(b)=2/1であっ た。

【0070】さらに、本発明の耐溶剤性を有する保護層 を与えるコーティング用組成物Bを調整し、ポリカーボ ネートフィルムのSiOx層及びバリアー層を形成した 積層体の両面に、コーティング用組成物Bをマイクログ ラビア方式により塗工し、50℃で1分間予備乾燥し、 次に160W/cmの高圧水銀ランプを用いて、積算光 量800mJ/cm²の条件で紫外線を照射して塗工膜 を硬化させることにより、厚さ4μmの保護層を形成し た。ここで、コーティング用組成物Bの調整にあたって は、トリメチロールプロパントリアクリレート(東亜合 成化学(株)製、アロニックスM-309)100部、 光開始剤1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン (チバガイギー社製、イルガキュア-184) 7部及び レベリング剤としてシリコンオイル(東レ・ダウコーニ ング社製、SH28PA) 0.02部を混合した後、1 -メトキシ-2-プロパノール及びメタノールで固形分 35wt%にした。

【0071】次に、この様にして得られたポリカーボネ ートフィルムを基板とする積層体のロールを、スパッタ リング装置にセットした後1.3mPaの圧力まで排気 した。引き続いてAr・O2 混合ガス(O2 濃度1.4 vo1%)を導入し、圧力が0.27Paになるように 調整した。ITOターゲット(SnO2 濃度5wt%) を用い、投入電力密度1W/cm²の条件でDCスパッ タリングを行い、ポリカーボネートフィルムに接する耐 溶剤性を有する保護層上に、厚さ130nmのITO膜 からなる透明導電層を設けることにより透明導電性積層 体を得た。得られた透明導電積層体の評価結果を表1に 50 した。

示す。

【0072】[実施例2]バリアー層を与えるコーティ ング用組成物Aに変えてコーティング用組成物Cを用 い、耐溶剤性を有する保護層をポリカーボネートフィル ムのSiOx層及びバリアー層を形成した面と反対の面 にのみ積層する以外は実施例1と同様にして透明導電性 積層体を得た。得られた結果を表1に示す。ここで、コ ーティング用組成物Cの調整にあたっては、エチレンー ビニルアルコール共重合体 (クラレ(株)製エバールー F(エチレン共重合比32%)、(a))100部を、 水720部、n-プロパノール1080部、n-ブタノ ール100部の混合溶液に加熱溶解させ均一溶液にしこ れを室温まで放冷した後、これにレベリング剤として東 レダウコーニング社製SH30PAを0.1部、酢酸6 2. 4部を加え、その後、2-(3,4-エポキシシク ロヘキシル) エチルトリメトキシシラン(b) 85.8 部を加え10分間攪拌し、更にこの溶液に3-アミノプ ロピルトリメトキシシラン(b)62.4部を加えて3 時間攪拌した。コーテイング組成物Cにおいては(a) /(b)=1/1であり、(エポキシ)基/(アミノ基 とイミノ基の総和)=1/1であった。

18

【0073】 [実施例3] バリアー層を与えるコーティ ング用組成物Cに変えてコーティング用組成物Dを用い る以外は、実施例2と同様にして透明導電性積層体を得 た。得られた結果を表1に示す。ここで、コーティング 用組成物Dの調整にあたっては、シリル基含有ポリビニ ルアルコール系高分子(クラレ製R1130(シリル基 含有率1%未満))100部、水1300部、n-プロ パノール600部の混合溶液に加熱溶解させ均一溶液に しこれを室温まで放冷した後、これにレベリング剤とし て東レダウコーニング社製SH30PAを0.1部、酢 酸124.8部を加え、その後、3-アミノプロピルト リメトキシシラン124.8部を加え3時間攪拌し、更 にこの溶液に2-(3,4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン171.6部を加えて3時間 攪拌した。コーテイング組成物Dにおいては、(a)/ (b)=1/2であり、(エポキシ)基/(アミノ基と イミノ基の総和)=1/1であった。

【0074】[実施例4]耐溶剤性を有する保護層を与 えるコーティング用組成物Bに変えてコーティング用組 成物Eを用い、80℃5分及び130℃5分熱処理して 5μmの保護層を形成した以外は、実施例2と同様にし て透明導電性積層体を得た。得られた結果を表1に示 す。ここで、コーティング用組成物Eの調整にあたって は、フェノキシエステル樹脂としてユニオンカーバイド コーポレーション製のPKHM-30を20部とメチル エチルケトン40部と2-エトキシエチルアセテート2 0部を混合した物に、更に多官能イソシアネートとして 日本ポリウレタン(株)製のコロネートLを20部混合

19

【0075】[実施例5]バリアー層を与えるコーティ ング用組成物Cに変えてコーティング用組成物Fを用い る以外は、実施例2と同様にして透明導電性積層体を得 た。得られた結果を表1に示す。ここで、コーティング 用組成物Fの調整にあたっては、水1300部、n-プ ロパノール650部の混合溶液に、レベリング剤として 東レダウコーニング社製SH30PAを0.2部、酢酸 230部を加え、その後、3-アミノプロピルトリメト キシシラン233部を加え3時間攪拌し、更にこの溶液 に2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリ 10 メトキシシラン640部を加えて24時間攪拌した。な

* (アミノ基とイミノ基の総和) = 2/1であった。 【0076】 [比較例1] バリアー層を積層しない以外

は、実施例2と同様にして透明導電性積層体を得た。得 られた結果を表1に示す。

20

【0077】[比較例2]バリアー層に変えて、ポリビ ニルアルコール系高分子(日本合成化学(株)製、ゴー セノールNM-11Q)を2μmを積層した以外は、実 施例1と同様にして透明導電性積層体を得た。得られた 結果を表1に示す。

[0078]

【表1】

お、コーテイング組成物下において、(エポキシ)基/*

評価結果	实施例 1	実施例2	实施例3	実施例4	実施例5	比較例1	比較例 2
透明性 (%, △H%)	85, 0.3	86, 0.2	86, 0.3	86, 0.2	89, 0.4	89, 0.3	88, 0.2
光学等方性 (nm)	8	9	8	7	8	9	10
電アルカリ性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	SiOx利用	外観歌(
耐酸性		, u	u	H	, ,	異常なし	外観悪化
耐NMP性		и	. #	u	,	外视恶化	外観題(
水蒸気透過度(g/m³/day)	3. 5	0. 9	2. 5	0. 9	0. 5	5.8	5. 8
酸素透過度(cc/m²·aim·day);50%RH	0. 12	0. 10	0. 15	0. 12	0. 08	50. 2	0. 05
酸業透過度(cc/m²·aim·day);90%RH	5. 2	0.5	4. 9	0. 5	0. 6	52. 0	7. 2
密着性	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	PYA刺剤
耐屈曲性	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	りラックラモ!

[0079]

【発明の効果】本発明は耐溶剤性、ガスバリアー性に優※

※れ、しかも透明性、光学等方性、平面性に優れ、層間の 密着性が良好なガスバリアー性積層体を提供する。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

C23C 14/08

C23C 14/08

D

PAT-NO:

JP410052876A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10052876 A

TITLE:

TRANSPARENT CONDUCTIVE

LAMINATE

PUBN-DATE:

February 24, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HANADA, TORU

HACHIMAN, KAZUO

IGARASHI, SATOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TEIJIN LTD N/A

APPL-NO:

JP08211074

APPL-DATE: August 9, 1996

INT-CL (IPC): B32B007/02 , B32B009/00 ,

B32B027/30 , B32B027/30 ,

B32B027/36 , C23C014/08

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve solvent resistance, optical isotropy and adhesive properties between layers by forming a protective layer on a transparent resin board having a metal

oxide layer having a barrier layer represented by a formula and formed in contact with the metal oxide layer, and forming a transparent conductive layer on the protective layer.

SOLUTION: A barrier layer is a layer made of (partial) hydrolyzate of alkoxysilane represented by the formula (where R1 is an organic group having one or more groups selected from the group consisting of an 1-4C alkyl group, vinyl group or methacryloxy group, amino group, epoxy group and mercapto group, R2 is an 1-4C alkyl group, and n is integer of 0 to 2), its (partial) condensate or their mixture, a (partial) hydrolyzate of alkoxysilane represented by the formula, or a polyvinyl alcohol polymer crosslinked by its (partial) condensate or their mixture. As the metal oxide layer, a transparent insulating metal oxide layer of silicon, aluminum or magnesium is used. As the protective layer, a radiation curable resin or thermosetting resin is used. As the transparent conductive layer, metal oxides are preferable.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.